PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-217654

(43) Date of publication of application: 17.12.1983

(51)Int.Cl.

C22C 14/00

C22C 27/02 C22C 27/06

(21)Application number : **57-098993**

(71)Applicant : AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

KOATSU GAS KOGYO KK

(22) Date of filing:

09.06.1982

(72)Inventor: OSUMI YASUAKI

SUZUKI HIROSHI

KATO AKIHIKO

OGURO KEISUKE SUGIOKA TAKAO

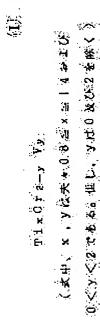
FUJITA TOSHIAKI

(54) TITANIUM-CHROMIUM-VANADIUM ALLOY FOR OCCLUDING HYDROGEN

(57)Abstract:

excellent in practicality, obtained by melting and solidifying Ti, Cr and V in a specific ratio. CONSTITUTION: Ti, Cr and V is mixed to be melted in a high purity Ar atmosphere and the molten mixture is allowed to cool to obtain an intermetallic compound having a hexagonal crystal structure having a composition shown by formula [1]. This compound is comminuted into a fine powder to be used as a hydrogen occluding alloy. This alloy forms metal hydride at a temp. of 100W 250°C sufficiently utilizable as industrial waste heat under 1W10atm, has a hydrogen occluding amount not inferior to an Mg alloy, is easy in activation and is a hydrogen occluding alloy fast in a hydrogen occluding and releasing speed and excellent in practicality.

PURPOSE: To provide a hydogen occluding alloy



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

DERWENT-ACC-NO: 198

1984-026937

DERWENT-WEEK:

198405

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Titanium-chromium-vanadium hydrogen storage alloy - has

rapid hydrogen absorption and desorption

	KWIC	
--	-------------	--

Basic Abstract Text - ABTX (2):

The new alloy forms <u>Ti-Cr-V</u> ternary intermetallic cpd. of hexagonal structure, presents dissociation pressure 1-10 atm. at 100-250 deg.C with easy activation and quite rapid hydrogen absorption and desorption.

Title - TIX (1):

<u>Titanium-chromium-vanadium hydrogen storage</u> alloy - has rapid hydrogen absorption and desorption

Standard Title Terms - TTX (1):

TITANIUM CHROMIUM VANADIUM HYDROGEN STORAGE ALLOY RAPID HYDROGEN ABSORB DESORB

10/31/05, EAST Version: 2.0.1.4

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—217654

	識別記号	庁内整理番号	③公開 昭和58年(1983)12月17日
C 22 C 14/00	CCC	6411-4K	発明の数 1
27/02	101	6411—4K	審査請求 有
27/06	CCC	6411—4K	(全 4 頁)
• .			

⊗チタンークロムーバナジウム系水素吸蔵用合

金

②特 願 昭57-98993

②出 願 昭57(1982)6月9日

@発 明 者 大角泰章

箕面市桜ケ丘1丁目17番25号

⑦発 明 者 鈴木博

池田市五月丘1丁目10番16号

仍発 明 者 加藤明彦

松原市北新町4丁目2番36号

0発 明 者 小黒啓介

池田市五月丘3丁目 4番13号

似発 明 者 杉岡孝雄

大阪市北区堂山町1番5号高圧 ガス工業株式会社内

20発 明 者 藤田敏明

大阪市北区堂山町1番5号高圧

ガス工業株式会社内

切出 願 人 工業技術院長

@指定代理人 工業技術院大阪工業技術試験所

長

の出 願 人 高圧ガス工業株式会社

大阪市北区堂山町1番5号

個代 理 人 弁護士 松野英彦

明期書

1. 発明の名称

チョンークロムーパナジウム系水素設蔵用合金

2. 特許請求の範囲

1. 一般式

TizOra-y Vÿ

(式中、x, y は失々 $0.8 \le x \le 1.4 \Rightarrow L$ び 0 < y < 2 である。但し、y は 0 及び 2 を除く) で表わされるチタンークロムーバナジウム系水素 吸호用合金。

3. 発明の詳細な説明

本発明はチタン系水素吸蔵用合金に関し、特に 工業的な排熱として十分存在し得る利用温度範囲 100~250℃、水素圧力1~10気圧で金属 水業化物を形成する水素吸蔵用合金に関する。

水素は資源的に制限がなくクリーンであるとと、 輸送及び貯蔵が容易であるとと等の選由から化石 燃料に代る新しいエネルギー源として注目されて いる。

しかし、水米は常温で気体でありしかも液化温

度が極めて低いから、その貯蔵技術が重要となる。 との貯蔵法としては水素を金属に設蔵させ金属水 素化物として貯蔵する方法があり、このような金 風水素化物は水素を液体水素と段径同じ程度ある いはそれ以上の密度で貯蔵し得るため、最近注目 を集めている。また金属による水素の吸蔵・放出 反応に伴つて相当量の反応 熱が発生し或は吸収されること、及び水素の吸蔵 放出圧力が風度に似存することを利用して冷暖房 装置や熱エネルギーは圧力(機械)エネルギー変 接装置等への応用研究も進められている。

従来から水素を多量に吸蔵し、金銭水素化物を 形成する水素貯蔵用材料としてOa, Li, K, T1, V, Mg, 希土鎮元素などが知られており、 また最近では鉄ーチタン系、ランタンーニッケル 系、カルシウムーニッケル系、マグネシウムーニ ッケル系、マグネシウムー網系などの金銭間化合 物も知られている。

これらの金属あるいは合金は、それぞれに適し た水素圧と温度との関係において水米を吸放する 水常化反応かよびその逆の分解放出反応を容易に行う。しかしなから、実用化に際しては圧力・温度の制約を受けるので当然その種類は限定される。 たとえば工業的に多用される水素の圧力は約1~10気圧であるから水素平衡圧がこの範囲であってかつで動の温度が実際に扱度用材料を使用するときの使用温度範囲に含まれる吸度用材料を通定する必要がある。もしての過定をあやまれば平衡圧が異状に上昇したり又は常圧以下に低下したりして、いずれも実用面や装置の安全性の点で問題が多い。

一方、従来の金属水素化物のたかで高温領域で利用され水素吸蔵量が非常に多いことで知られている金属あるいは合金としてMg およびMg 系合金がある。しかしMg は活性化に高温・高圧を要し水素化物形成および水素化物からの水素放出に極めて長時間を要するという欠点がある。上配の問題点が少し改善された合金としてマグネシウムーニッケル系、マダネシウムー鍋系合金があるが、なお活性化が難しく水素吸蔵・放出速度が遅いた

水素化物の生成熱が小さい。(6)水素吸軟・放出速 度がきわめて速かである。(7)組成比によつて水素 吸収・放出特性を連続的に変化させることが可能 であり、とのことは使用目的に応じて適当な組成 比を選択できるなど水素吸収用合金としてすぐれ た特性を有している。

本発明の水景吸収用合金はT1, 0x 及びVからなる三元系合金であり六方品形の結晶構造を有する金属間化合物を形成し、一般式T1x0x 8-ガッで扱わされる水景吸取用合金である。但し式中本は0.8~1.4の範囲の数であり、yは0~2の範囲の数でありがは0及び2を除く。ここで本が14を越えると吸取水果の放出が困難であり、本が0.8なければ水素の放出が行われなくなり、本が0.8より小さい数になると活性化が振めて困難になる。またyが0のときは全く特性の異なる金属水米化物になつてしまい、yが2のときは吸取した水米を殆んど放出しなくなり、yが0あるいは2では水果吸収用合金として実用的ではない。

どの問題点を残しいまだ完全に改善されるに至っ ていない。

そとで本発明はM8 系合会に匹敵する水米級財産を有し、工業的を排除として十分存在し待る利用程度範囲100~250℃で1~10気圧の解機平衡圧を示し、さらに活性化が容易でしかも水米吸減・放出速度が極めて速い金く新規を水米吸収用合金を与えるものである。

ナなわち本発明の受旨は一般式.

Tirora-y Vy

(式中x,yは夬々0.8≤x≤1:4⇒よび0 < y < 2 である。

但しyは0と2を除く)で扱わされる水素吸収 用合金に存する。

本発明の上記テタン系合金は本発明者等が始め、 て開発した新規な合金であり、(1)水素吸収量が非常に多くMS 系合金に匹敵する。(2)広い良好なブラトー領域を有する。(3)活性化が容易である。(4) 工業的に有利な利用範囲、すなわち100~250 での個度で1~10気圧の解職平衡圧を示す。(6)

本発明の水米吸取用合金は、T1-OT系合金を

田合金としてOTを第三元素のVで提供すること

により、母合金のもつ特性を大幅に改善し水素氏

酸量にかいてMS系合金に匹赦する水素貯敷用合金である。たとえば母合金であるT1OT2は-78

でわる。たとえば母合金であるT1OT2は-78

は約2.4 wt・5 であるのに比べ母合金のOTをV

で競換した本発明の水素吸収用合金T11.8 OT

0.8 V 1.2 は150 でで約1~2 気圧の解離平衡

圧を示し、水素吸収量は約3.8 wt・5 と非常に多くなり、MS系合金たとえばMS2N1 の水素吸収

量約3.6 wt・5を絡える値を示す。

本発明合金の製造は何ら制限されず公知の方法 をすべて適用できるが最も好ましいのはアーク部 解法である。

即ち、T1. Or 及び♥の各元素を秤収して混合した後任意の形状にプレス成形し、次いでこれをアーク書解することにより容易に製造することができる。このようにして得た水米吸収用合金は 要面積を拡大し水米吸収能力を高める為に粉末状 にして使用するのがよい。

この様にして得た粉末状の水素吸収用合金は極めて容易に活性化することができ、活性化後は大量の水素を比較的低い温度及び圧力で急速に吸収しまった。例えば上配合金粉末を適当な容器に充填し、減圧下300℃以下の温度で脱ガス処理して活性化を行つた後、100℃以上の温度で水素を封入し例えば40㎏/cd以下の水米圧を印加することにより、数分以内でほ飽和状態で水素を吸収させることができる。またこの金属水素化物からの水素の放出は該水素化物を100℃以上に加熱するかわずかに減圧し或は双方を組み合わせて実施することにより、数分以内で効率度く行うことができる。

本発明の水素級蔵用合金は概略以上の様に構成されてかり、 後述する実施例でも明らかにする如く水素級蔵材料として要求される諸性能を全て具備するものである。しかもこの合金は活性化が極めて容易であり、 大量の水素を極めてすみやかに 密度高く吸蔵し得ると共に水素の吸蔵・放出反応

得られた合金を100~120メッシュに粉砕 してその 5.0 1 をステンレス製水素吸載・放出容 器に採取し、反応器を排気装置に接続して減圧下 の2 5 0 °Cで脱ガスを行つた。次いで器内に純度 9 9.9 9 9 9 の水素を導入し水素圧を 4 0 44/13 以下に保持すると直ちに水素の吸蔵が起こつた。 水津の吸蔵が完了した後、再び排気して水津の放 出を行い活性化処理を完了した。との反応容器を 一定温度に維持した恒温器に浸渍し、水素を導入 した後放出水業量と圧力変化を測定し第1図の解 離圧-組成等温線を得た。第1図における曲線1 及び曲線2は150℃における解離圧-組成等温 旅であり、曲線3は180℃における解離圧−組 成等温報である。図からわかるように本発明合金 は良好なプラトー領域を示しパナジゥムの組成が 大きくなるに伴い解離平衡圧は低下し、150℃ で10気圧以下の解離圧を示す。また、(表1) に示すようにパナジウムの組成が 0.8 から 1.2 ま で大きくするととによつて水素吸蔵量はMg 系合 金に匹敵、あるいは越える3.2 ¥t・5から3.8

が可逆的に行われ吸蔵と放出を何回繰り返しても 合金自体の劣化は実質的に認められず、更には酸 素、健素、アルゴン、炭酸ガスの様を不純ガスに よる影響が殆んどない等の接特性を有してかり、 理想的な水素吸蔵用材料と目うことができる。従 つて本来の水素吸蔵用材料としての用途はもとよ り水素吸蔵・放出反応に伴う反応熱を利用する他 の用途に対しても卓越した効果を発揮する。

次に本発明の実施例を示す。

(実施例1,2,3)

市版のT1,0r,及びVを原子數比でT1:0r:V=1.2:1.2:0.8 (実施例1)、T1:0r:V=1.2:1:1 (実施例2)及びT1:0r:V=1.2:0.8:1.2 (実施例3)となるようにそれぞれ分取しこれを高真空アータ帝融炉の銅製るつぼ内に装入し、炉内を高純度アルゴン雰囲気とした後、約2000でで加熱溶解して放冷しT11.2 Or1.2 V0.8, T11.8 OrV 及びT11.8 Or0.8 V1.2 よりなる組成の合金を製造した。との合金を11000で7時間熱処理を行つた。

Wt·乡まで徐々に増加する。

第 1 表		
合 金	水紫吸炭量(wt·多)	
Ti, 20 r 1.2 Vo. 8	3. 2	
Ti _{1.2} 0rV	3. 5	
T11.20r0.8 V 1.2	3. 8	

(実施例4,5)

本発明の水素吸収用合金、例えばT10gOT12V0.8 (実施例4)及びT11.8 OT1.2 V 0.8 (実施例5) について(実施例1,2,3)と同様の操作で合金の製造、活性化処理及び水素化物の特性を測定した。

(表2)はT10.9 OT1.8 V tt 8 及びT11.8 OT1.8 OT1.8 OT1.8 V tt 8 及びT11.8 OT1.8 OT1.

3 …実施例3合金の160℃にかける解離圧-

組成等强额。

练 2 裂

6 2	水素吸蔵量(wt·多)
Tiq90r1.2V0.8	2. 9
T1 1.5 Or 1.2 V 0.8	3. 4

なお、本発明組成範囲のT1-Cr-Vの3元系合金に対して、AB,81,Mg,Ca,2n,Mn,Pe,Co,N1,2r,Nb 及びMoのいずれか1つを第4元米として組合せてT1,Or,Vのうちのいずれかを1部置換するかもしくは全体に僅量級加しても叙述と同様な発明効果が得られることを実験によって確認した。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1,2,3 における本発明合金の160℃あるいは160℃における解准圧-組成等温線である。

(符号の説明)

1 …実施例1合金の150°0 に⇒ける解離圧 - 組成等温線、

2…実施例2合金の150℃における解離圧-組以等温線、

16 1 E

